

第155回応用セラミックス研究所講演会
第24回ソフト溶液プロセス研究会講演会
The 24th Soft Solution Process Workshop

Wednesday, December 2, 2009
Suzukakedai Campus, Tokyo Institute of Technology
Meeting Room, 1F, R-3 Bldg.

Program

13:00 Opening 吉村昌弘 (Masahiro YOSHIMURA)

13:05-13:55 Junghyun CHO, State University of New York
Low-Temperature Aqueous Solution Processing of Oxide Thin Film: Microstructure
Innovation and Related Applications

13:55-14:45 長田 実 (Minoru OSADA)、(独)物質・材料研究機構
酸化物ナノシートで作る機能材料 - ソフト化学プロセスによる精密構造集積
とその応用 -

14:45-15:00 *Coffee Break*

15:00-16:00 寺西 亮 (Ryo TERANISHI)、九州大学工学研究院材料工学部門
化学溶液法による2軸配向した高特性超伝導薄膜の作製

16:00-16:15 Popa Catalin, D1, Okada Matsushita Laboratory
 Ni^{2+} and H_2PO_4^- uptake of various compounds in the CaTiO_3 - $\text{CaFeO}_{2.5}$ system

16:15-16:40 Chen Chun Yi, D1, Okada Matsushita Laboratory
 TiO_2 Nanotube Arrays: Synthesis, Properties, and Applications

16:40 Closing 松下伸広 (Nobuhiro MATSUSHITA)

17:00 Mixer at SUPOPA

連絡先：松下伸広 N. Matsushita
(Contact) 応用セラミックス研究所
内線 5310